架橋基の長さが異なる分子内 N-アルキルポルフィリンの合成と構 浩

(埼玉大学¹・埼玉大科学分析支援センター²) ○柏原 有佑¹・藤原 隆司 ²・石丸 雄大¹ Synthesis and characterization of N-alkylporphyrins containing different intramolecular crosslinking groups (¹Graduate School of Science and Engineering, Saitama University, ² Research and Development Bureau, Comprehensive Analysis Center for Science, Saitama *University*) ○Yusuke Kashihara,¹ Takashi Fujihara,² Yoshihiro Ishimaru¹

Intramolecular N-strapped porphyrins with various lengths bridging groups have been synthesized to control the reactivity of the porphyrin plane due to the induce by the strain. When trioxyethylene or tetraoxyethylene chains are used as cross-linking groups, we found that the cross-linking destination depends on the length of the cross-linking group. In this study, synthesis of intramolecular N-strapped porphyrins with penta- and hexaoxyethylene-bridged moieties was achieved. The synthetic method is shown in Scheme 1. Tetraphenylporphyrin with terminally iodinated pentaethylene glycol chains 1 and tetraphenylporphyrin with hexaethylene glycol chains 4 were synthesized. Compound 1 was refluxed in the presence of silver tetrafluoroborate in dry acetonitrile for 90 hours to yield compound 2a, 2b and 3, respectively. In the case of compound 4, compound 5a, 5b, 6a, 6b and 7 were isolated.

Keywords: porphyrinoid; aromaticity; steric hindrance

当研究室では、ポルフィリン平面の歪みによって生じる反応性の制御を目的として 様々な長さの架橋基を用いた分子内架橋型 N-アルキルポルフィリンの合成を行って いるり。架橋基にトリオキシエチレン及びテトラオキシエチレン鎖を用いた場合長さ によりアルキル化される窒素が異なることを見出した。本研究では架橋基にペンタ及 びヘキサオキシエチレン鎖を用いた分子内架橋型 N-アルキルポルフィリンの合成を 行ったので、以下にその詳細を報告する。

末端がヨ ウ素化され た化合物1及 び4を各々合 dry CH3CN 90 °C, 90 h 成した後、 N^{21, (22)} N23, (24) 2a; m = 31; n = 42b; m = 3, 3; m = 13.5 等量のテ 4; n = 55a; m = 4, ; 6a; m = 2**<u>5b</u>**; m = 4, **<u>6b</u>**; m = 2, **<u>7</u>**; m = 0トラフルオ ロホウ酸銀と

Scheme 1 Syntheses of intramolecular N-strapped porphyrins

dry アセトニトリル中で加熱還流し、90 時間分子内架橋反応を行った。得られた N-ア ルキル化体を精製したところ、いずれも架橋基から C₂H₄OC₂H₄O が脱離した複数の分 子内架橋型 N-アルキルポルフィリンが得られた(Scheme 1)。得られた N-アルキル化 体とその置換位置についてその詳細を報告する。

1) 相内 宏樹, 藤原 隆司, 石丸 雄大、日本化学会第 99 春季年会、岡山、2019 年 3 月